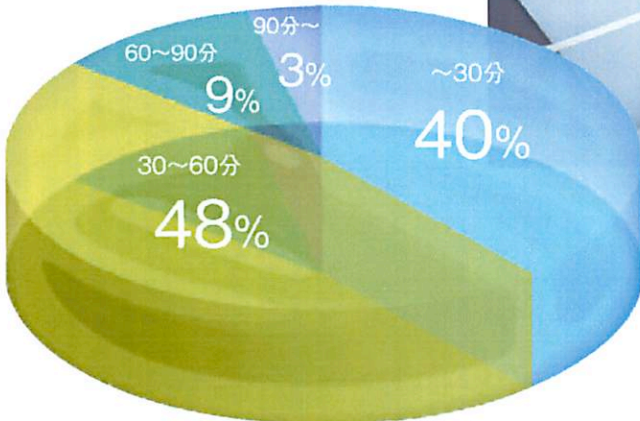


# ビジネスリスクに対する取り組み

## ◆統合情報管理システム

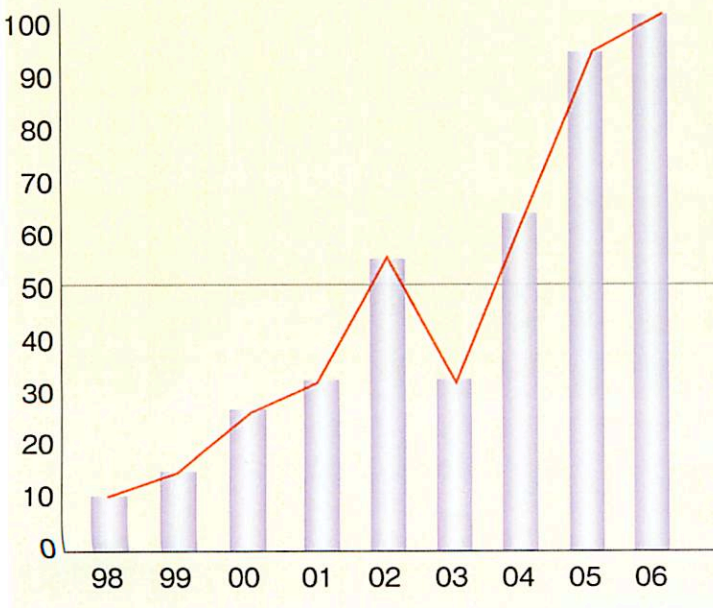
短納期で統合情報管理システムを構築できる「OnBaseエンタープライズ・ソリューション」(通称「OnBase」)において、開発元の米国ハイランド・ソフトウェア社との間でマスターリセラー契約を締結しました。これにより国内のお客様やパートナー企業に対し、販売からサポート、トレーニングなどをワンストップで実施することが可能となりました。当期は製造業、金融・証券業界を中心に積極的な拡販活動を行い、前年を上回る販売実績を上げたほか、一層の拡販を図るため、販売代理店の開拓も進めました。



通勤所用時間(2006年当社調べ)



個別商談における様々なビジネスリスクの低減を目的とした委員会を新設しました。また、お客様や社員の個人情報を適切に管理するため、2001年に「プライバシーマーク」の認定を受け、個人情報保護ポリシーに基づいた活動を継続しております。当期は同マークの2回目の更新を行いました。



当社製品の年間売上げ実績(2006年当社調べ)

## ◆DLMソリューション

DLMソリューションスキャナを活用したDLMソリューションは、近年の企業内情報の効率的な管理や内部統制への関心の高まりを受けて注目を集めました。・オフィスの身の回りにある紙文書や電子データを手軽にパソコンにまとめ、ファイルをめくる感覚でデータの閲覧が可能なソフトウェアの機能強化を行い、使いやすさを向上しました。・電子化した文書の証明力を高める「PFUタイムスタンプサービス」の有効期間を従来の5年から10年に延長しました。出展海外では、「AIIM SHOW」「GITEX」(アラブ首長国連邦)等に当社製品を出展し、「fi-5900C」を始めとするスキャナが注目を集めました。また国内では、スキャナ、DLMソリューションを「WPC EXPO」したほか、ProDeSでは「組込みシステム開発技術展(ESEC)」、「Embedded Technology 2005」などへ出展し、当社の高い技術力や取り組みをアピールしました。